# STACKER FOR STRAIGHT PIPE-FORM WORK

Patent number:

JP6135555

**Publication date:** 

1994-05-17

Inventor:

,"

YUNOKI TERUO; others: 01

Applicant:

NEC HOME ELECTRON LTD

Classification:

- international:

B65G57/18

- european:

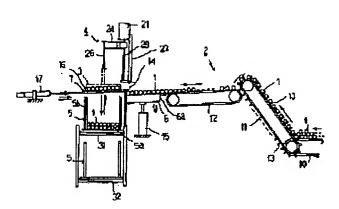
Application number:

JP19910155690 19910529

Priority number(s):

## Abstract of JP6135555

PURPOSE:To contrive labor-saving and complete automation for operations of stacking on a tray or the like by elastically pinching a line of fixed pieces of glass pipes to be fed in order with a pair of chuck plates. CONSTITUTION: This stacker is composed of an alignment conveyor part 2 conveying a line of straight tube-form glass tubes 1 continuously in order in the orthogonal direction, and a chuck driving part 4 pinching the fixed pieces of these conveyed glass tubes elastically with a pair of chuck plates 3 and automatically steppedly stacking them on a tray 5 or a work alignment storage means. In addition, an inclined ramp 6 delivering the glass tube 1 in a unit of plural constant pieces and ensuring the stacking operations and a chute 7 both installed there. One line constant glass tubes 1 supplied to the ramp 6 rolls down to the chute 7 with its own weight by 6 going up of the ramp, and thereby both ends are pinched by the paired chuck plates 3. Then, the chute 7 separates from the downside of the glass tubes 1, and the chuck plates 3 go down in keeping the constant glass tubes 1 pinched intact, thereby stacking the glass tubes 1 on the tray 5 stepwise.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 35555

@Int.Cl.4 27/13 H 01 L 27/01 H 05 K 1/03 識別記号 庁内整理番号 砂公開 昭和61年(1986)2月20日

日本電気株式会社内

6655-5F 6370-5F 7216-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

厚膜混成集積回路装置

> 创特 昭59-156801 願

22出 昭59(1984)7月27日

@発 明 者 鎌 H 徹 砂発 明 者 野 召  $\equiv$ 明 黒 Ш 弘 砂発 者 麥 明 73発 明 海 和 者 内 個発 明 者 高見沢 秀 男 明 者 柳 啓 ⑫発 四 日本電気株式会社 の出 願 人

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内原

睭

1. 発明の名称 厚膜混成集積回路裝置

### 2. 特許請求の範囲

- (1) 回路素子が窒化アルミニウムを主成分とする 電気絶録性基板上に収置されていることを特徴 とする厚膜混成集積回路装置。
- (2) 前記電気絶談性基板が炭化カルシウム,炭化 ストロンチウムおよび炭化パリウムのアセチリ ド化合物の少なくとも1種以上を添加剤として 非酸化性雰囲気内で焼結した窒化アルミニウム 焼結体であることを特徴とする特許請求の範囲 第(1)項記載の厚膜温成集秋回路装置。
- (3) 前記アセチリド化合物の総添加量が0.02~ 10重量がに規定されているととを特徴とする 特許請求の範囲新(2)項配載の厚膜混成集積回路 装置。
- (4) 前記回路累子が能動素子および抵抗体を含む

受動案子の少なくとも1つであることを特徴と する特許額水の範囲第(1)項ないし第(3)項のいず れかに記載の厚膜温成集秩回路装置。

- (5) 前記回路素子が金属層を介し電気絶縁性基板 に固着されているととを特徴とする特許請求の 範囲第(1)項ないし第(4)項のいずれかに配載の厚 膜混成集積回路较置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は厚膜温成集積回路装置に関し、特に熱 放散特性に優れているので、集積回路装置の小形 化および高密度化に適するものである。

(従来の技術)

半導体装置の熱放散特性の良否は装置自身の大 きさおよび集積度に重大な影響を与える。特にパ ワー・モジュール等を搭載する厚膜温成集積回路 装置では熱放散性が装置自身の小形化および高集 積度化に若しい限界を与える。

従来、混成集積回路を構成する各回路案子はア

ルミナ基板上に固整されその熱伝球により熱放散が行なわれて来た。アルミナ基板は電気的絶縁性に優れ、機械的強度が大きく、更に熱彫設係数がシリコンに近いなどの諸条件をある程度調たす良好な材料ではあるが、熱伝球率が比較的良くないのが欠点である。例えば、現在の半導体装置全般に広く使用されている928アルミナの熱伝導率は対約17(w/mk)程度にすぎないものである。(発明が解決しよりとする問題点)

しかしながら、半導体技術分野の一般的な流れ は小形化および高集積化を明らかに指向しており、 厚膜混成集積回路装置もその例外ではない。との 厚膜混成集積回路装置の場合では、その小形化・ 高集積化の問題は終始基板による熱伝導放散特性 の良否に探くかかわるので、比較的熱伝導率の低 いアルミナ基板を用いる限りとの技術要請に対応 するととは難しい。従って、アルミナを超える基 板放熱特性を備えた厚膜混成集積回路装置の出現 が強く望まれている。

| 政府  | アセテリド化合物                                 | 熱伝導率<br>(w/mk) |
|-----|--|----------------|
| 1   | * # L                                    | 30             |
| 2   | CaCz                                     | 140            |
|     | SrC z                                    | 130            |
| 4   | BaC,                                     | 120            |
| 5   | NagCs                                    | • 0            |
| •   | K <sub>2</sub> C <sub>2</sub>            | 80             |
| 7   | RbsCs                                    | 90             |
|     | C.C.                                     |                |
| •   | C+C;                                     | 110            |
| 10  | As:C:                                    | 110            |
| 11  | MgCg                                     | 100            |
| 12  | C d C :                                  | 80             |
| 13  | HgC;                                     | 80             |
| 14  | ZaC,                                     | 110            |
| 15  | AL2C.                                    | 110            |
| 14  | C+2C+                                    |                |
| 17  | CaCa(                                    | 140            |
| 18  | CaCs( 意景多)+BaCs(1重景多)                    | 120            |
| 19  | 8rCg( 重量多)+BaCg(1重量多)                    | 120            |
| 20  | CaCg(1.5 或量多)+RbgCg(0.5 重量多)             | 100            |
| 21  | CaCs(0.5 重量多)+CsCs(1.5 重量多)              | 100            |
| 22. | CaCs( 或量系)+8rCs(0.5重量系)+BaCs(0.5重量系      | ) 120          |
| 23  | -<br>CaCs( 重量を)+ZnCs(Q.5重量を)+MgCs(Q.5重量を | ) 110          |

武将版1は比較何である。

本発明の目的は、上記の情況に鑑み、優れた然 放散特性を備えた厚膜混成築積回路装置を提供す ることである。

## (問題点を解決するための手段)

本発明の厚膜混成集積回路装置は、回路素子が 選化アルミニウムを主成とする電気絶縁性基板上 に軟置されているととを含んで構成される。

#### (作用)

すなわち、本発明の厚膜混成染積回路装置では 従来のアルミナに代えて窒化アルミニウムを主成 分とする電気絶縁性基板が使用される。特に炭化 カルシウム(CaC2),炭化ストロンチウム(Sr C2),炭化ベリウム(BaC2)のアセチリド化合 物の少なくとも一種以上を、その含有量の合計が 0.02~10重量をとなるより添加し焼結したも のが実用性に富む。

第1表は、平均粒径が2 Am の窓化アルミニウム粉末に種々のアセチリド化合物を合計で2重量 多添加して混合し、室温で2000 kg/cdの圧力を加えて成形したりえ、1800 での窒素雰囲気で2

時間焼結した場合の実験値であるが、との強化アルミニウム焼結体は宝温における熱伝導率 kが80w/m.k以上あることを示している。

また、第2表は、同じく平均粒径が2μm の選化アルミニウム粉末にアセチリド化合物の添加量を変えて混合成形し、窒素雰囲気内で焼結した場合の実験値である。この選化アルミニウム焼結体は少なくとも60w/mk以上の高熱導性を示す。

すなわち、このよりにして作られた強化アルミニウム焼結体は、熱伝導率 $60\sim160\,\mathrm{w/m\,k}$ 、比抵抗 $10^{13}\,\Omega$   $\mathrm{cm}$ 以上、根核的曲げ強度 $50\,\mathrm{ke/m\,k}$ 、熱膨張率 $4.3\times10^{-6}$ /  $\mathrm{co}$  の特性を平均的に持ち、これをアルミナと比較すると、熱伝導率 $\mathrm{k}\,\mathrm{ct}$  4~8倍、根核的強度で約1.5倍、熱膨張率で約3/4 となる。

従って、との強化アルミニウムを主成分とする 焼結体を絶縁基板として回路案子を載置した場合 には、その優れた熱伝導率 k により回路案子から の発生熱量をアルミナの4~8倍に達する効率で 吸収し放熱する。また銀ペーストなどの導電材料

| KKK |         |          |         | •     | ĸ        |      |         |
|-----|---------|----------|---------|-------|----------|------|---------|
|     | 7451    | アセチリド化合物 | ないる。    | 記念を記載 | カットプレス物品 | 有拉拉斯 | 単位的権    |
|     | 新       | (        | ê       | ê     | OEカ(な/点) | (\$) | (*/m/x) |
| :   | Ca Cs   | 0.0 2    | 1900    | -     | 200      | 8 6  | 1 0     |
| r   | Brc.    | 0.1      | 1900    | •     | 100      | 9 8  | 8 0     |
| 9.0 | Bacs    | 0.5      | 1900    | 1     | 0        | 9 1  | 9       |
| -   | 5010    | 1.0      | 1 8 0 0 | 2     | 0        | 9.8  | 130     |
|     | 0,00    | 1.0      | 1800    | - I   | 200      | 6    | 160     |
| 3.0 | ZaC,    | 1.0      | 2000    | 3     | 100      | •    | 90      |
| 0.5 | N. C.   | 0.7      | 2000    | 8     | 0        | 9 6  | 8 0     |
| T   | K,C,    | 0.7      | 2000    | -     | 3 0 0    | 9.6  | 100     |
| Г   | 6000    | 7.0      | 0061    | -     | 0 0 1    | 9 6  |         |
| 3.3 | 5000    | 1 0.0    | 0061    | -     | 0        | 9 6  | 10      |
| 7   | 62.5    | 1 0.0    | 1800    | 2     | 100      | 8 6  | 0.80    |
| :   | 5393    | 2.0      | 000.    | •     |          |      | •       |
| ,   | BAC     | 2.0      | •       |       |          |      |         |
| :   | C 0 C 3 | 3.0      | 0001    | 6*    | 6        |      | •       |
| ,   | Nach    | 4.0      |         |       |          |      |         |
|     | SOLD    | 2.0      |         |       |          |      |         |
| -   | 8rcs    | 2.0      | 1800    | ~     | 007      | -    | -       |
|     | Bacs    | 2.0      |         |       |          |      |         |
|     | CAC     | 4.0      |         |       |          |      | ,       |
| :   | Srcs    | 4.0      | 000     | •     | D 00 N   | •    | •       |
|     | 8288    | 2.0      |         |       |          |      |         |

伝導率kが最高となるようにアセチリド化合物の 添加量が選ばれている。

第2図は添加剤の添加量(重量す)と熱伝導率 k(w/mk)との関係を表わす曲線図で、第1表 かよび第2段を整理しグラフ化したものである。

これから明らかなように、炭化カルシウム(CaCa)を添加した場合が最も高い熱伝導率を示し、その他の場合もほぼこれと類似し2~3多の添加量のところにビークのあることが理解される。この図では個々の添加剤の効果をそれぞれ表わすように作成されているが、それぞれの効果曲線が類似していることからこれら3つを混合し添加した場合でも、その合計添加量が加重平均値の2~3多のところに同じようなビーク点を持つ。従って盛化アルミニウム基板1は上配3つの添加剤を混合し、総添加量を2~3重量多としたものである。この場合の熱吸収効率はアルミナ基板の約8倍である。

### (発明の効果)

本発明によれば、アルミナの約4~8倍に達す

とのなじみも良好で、半導体製子、サーメットからなる抵抗体およびコンデンサ・チップなどの回 略素子を通常の技術で載置せしめ厚膜温成集積回 略を容易に構成せしめる。

以下図面を参照して本発明を詳細に説明する。 (実施例)

る無吸収効率を持つ強化アルミニウム基板を使用しているので、パイポーラ半導体素子,ガリウム 砒素(GaAs)素子等の電力消費量の大きい回路 素子を軟置した厚膜混成集積回路装置を実用に供 し得るように構成できるととは、勿論、回路装置 の小形化および高集積化に顕著な効果を奏する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明厚膜混成集積回路装置の一実施例を示す断面図。第2図は添加剤の添加量(重量が)と熱伝導率k(w/mk)との関係を契わす曲線図である。

1……強化アルミニウム 茲板、2……導電配線 (銀ベースト)、3……半導体衆子、4……サー メット抵抗体、5……コンデンサ・チップ、6… …金属接続導体、7……保護膜、8……放熱金属 板。

代理人 弁理士 内 原



